

Anleitung

ECOLANA

Beanie mit 2-farbigem Patentmuster



Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



3,5 – 4,5

Qualität:

Ecolana (Gründl)
100 % Schurwolle (kbT)
50 g / 100 m



2 x

2 x

Größe:

Kopfumfang ca. 54 – 58 cm

Verbrauch:

Beanie (Mütze)
ca. 100 (50) g Fb. 13 grau meliert,
ca. 100 (50) g Fb. 14 schiefergrau
meliert

Muster:

2-farbiges Patentmuster in Runden: (Maschenzahl teilbar durch 2)

1. Rd. (Fb. 14 /13): * 1 M mit U li abh., 1 M re str., ab * stets wdh.

2. Rd. (Fb. 13 /14): * 1 M mit U li abstricken, 1 M mit U li abh., ab * wdh.

3. Rd. (Fb. 14 /13): * 1 M mit U li abh., 1 M mit U re abstricken, ab * wdh.

Die 2. – 3. Rd. stets wdh..

Einfarbiges Patentmuster in Runden: (Maschenzahl teilbar durch 2)

wie 2-farbiges Patentmuster aber immer mit der gleichen Fb. str.

Maschenprobe: (Patentmuster)

17 M x 40 Rd. = 10 cm x 10 cm

Anleitung:(die Zahlen vor der Klammer beziehen sich auf die Beanie, abweichende Angaben für die Mütze stehen in Klammer)

80 M in Fb. 14 anschlagen, gleichmäßig auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen (= 4 x 20 M), zur Rd. schließen und 1 Rd. 1 M li, 1 M re im Wechsel str.. Mit Fb. 14 im einfarbigen Patent 4 cm (= 16 Rd.) str., anschließend 8 (5) cm (= 32 (20) Rd.) im 2-farbigen Patent arbeiten, beginnen mit einer 3. Rd. in Fb. 14 und danach 8 (6) cm (= 32 (24) Rd.) im 2-farbigen Patent, beginnen mit einer 3. Rd. in Fb. 13. Nun im einfarbigen Patent in Fb. 13 die Mütze beenden. Noch 3 cm (= 12 Rd.) weiter gerade hoch str. und in 23 (18) cm (= 92 (72) Rd.) Höhe jede 10. M (= rechte Patentmasche) markieren. Nun i. j. 2. Rd. die 2 M vor der markierten M li zus. str.:

93. (73.) Rd.: jede 8. + 9. M li zus. str., über die restlichen M das Patentmuster fortsetzen (= 72 (63) M)

94. (74.) Rd. und in allen Rd. ohne Abnahmen: die zuvor li zus. gestrickten M li str., über die anderen M das Patentmuster fortsetzen

95. (75.) Rd.: jede 7. + 8. M li zus. str., über die

- restlichen M das Patentmuster
fortsetzen (= 64 M)
97. (77.) *Rd.*: jede 6. + 7. M li zus. str., über die
restlichen M das Patentmuster
fortsetzen (= 56 M)
99. (79.) *Rd.*: jede 5. + 6. M li zus. str., über die
restlichen M das Patentmuster
fortsetzen (= 48 M)
101. (81.) *Rd.*: jede 4. + 5. M li zus. str., über die
restlichen M das Patentmuster
fortsetzen (= 40 M)
103. (83.) *Rd.*: jede 3. + 4. M li zus. str., über die
restlichen M das Patentmuster
fortsetzen (= 32 M)
105. (85.) *Rd.*: jede 2. + 3. M li zus. str., über die
restlichen M das Patentmuster
fortsetzen (= 24 M)
107. (87.) *Rd.*: je 2 M li zus. str., 1 M mit U li abh.
(= 16 M)
108. (88.) *Rd.*: je 2 M (= 1 M li + 1 M mit U) re zus.
str. (= 8 M)

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)

Rd. = Runde(n)

re = rechts

li = links

M = Masche(n)

wdh. = wiederholen

str. = stricken

abh. = abheben

U = Umschlag (Umschläge)

i. j. = in jeder

zus. = zusammen